【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成28年3月10日(2016.3.10)

【公表番号】特表2014-533664(P2014-533664A)
【公表日】平成26年12月15日(2014.12.15)
【年通号数】公開・登録公報2014-069
【出願番号】特願2014-541552(P2014-541552)
【国際特許分類】
Ｃ０７Ｃ　41/42　　(2006.01)
Ｃ０７Ｃ　43/13　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０７Ｃ　41/42
Ｃ０７Ｃ　43/13　　Ｄ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年1月18日(2016.1.18)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７５】

【表６】

表３：例１ｂ（３）に基づく塔底生成物からの後留分離、留出物のガスクロマトグラフィによる分析（％）

		１ｃ（７）	１ｃ（８）比較	１ｃ（９）
	投入物 例１ｂ （３）	規則充填カラムを備えた薄膜蒸発器	リボイラーを備えた不規則充填カラムのみ	規則充填カラムを備えた薄膜蒸発器
温度				
塔頂	［℃］	２２２	２３５	１５５
サイド	［℃］	２３０	２４０	１６０
塔底	［℃］	２６５	２９０－７０	２６５
カラム頂	［ｈＰａ］	３	５	０．３
差圧	［ｈＰａ］	１０	３０－３５	－
還流比率		なし	なし	なし
塔頂抜出し	［％］	９０．１	７６．２	９５．４
塔底抜出し	［％］	９．９	２３．８	４．６
段数		１５	１５	１５
滞留時間	［ｓ］	５～８	３～５時間	５～９
ガスクロマトグラフィによる組成（％）：				
初留	０．１	０．０	１１．５	０．０
単環式ホルマール（Ｉ）	０．０	０．０	０．０	０．０
トリメチロールプロパン	０．１	０．６	１４．８	０．５
中留Ｉ	０．９	０．１	２．２	０．１
ジトリメチロールプロパン	９７．５	９８．６	７０．７	９８．５
中留ＩＩ	０．１	０．５	０．３	０．７
直鎖状ビストリメチロールプロパンホルマール（ＩＩ）	０．１	０．０	０．１	０．１
高沸点物	１．２	０．２	０．４	０．１
灰分値 修正されたＤＩＮ５１５７５		＜５０ｐｐｍ	－	＜５０ｐｐｍ
ガードナー色数 ＡＳＴＭ　Ｄ　１５４４	＞６	１	１	１